# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-248646

(43)Date of publication of application: 27.09.1996

(51)Int.CI.

G03G 5/00

G03G 5/04

(21)Application number: 07-047171

\_ . \_ .

(71)Applicant:

MITSUBISHI CHEM CORP

(22)Date of filing:

07.03.1995

(72)Inventor:

KATO SATOSHI

RIN MAMORU KAWAI MICHIO CHOKAI AKIKO

(54) IMAGE FORMING METHOD

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a quick image forming method with good wear resistance, life and image property.

CONSTITUTION: In an image forming method of an electrophotographic system used in the conditions that the rotating speed of a photosensitive material is 60rpm or more, a cylindrical electrophotographic photosensitive material is used as the photosensitive material which has an organic photoconductor of residual deformation amount R 50% or more in a push-in test: the equation of a residual deformation amount is R(%)=(D0/Dmax) × 100. In the equation, Dmax represents a deformation amount when 0.02g load is applied to the surface of the organic photoconductor with a triangular cone indenter having an edge angle of 80° and a curvature radius of 0.1 µm at the end, and D0 represents a residual deformation amount when the load is removed.

**LEGAL STATUS** 

[Date of request for examination]

13.03.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

02.12.2003

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

2004-00021

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

05.01.2004

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平8-248646

(43)公開日 平成8年(1996)9月27日

(51) Int.Cl. 6		識別記号	Carlo Marro va ra				
G03G	5/00 5/04	101	庁内整理番号	FI G03G	5/00 5/04	101	技術表示箇所

# 審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 6 頁)

(21)出願番号	<b>特膜平</b> 7-47171	(71)出願人	000005968		
(22)出顧日	平成7年(1995)3月7日		三菱化学株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目 5番2号		
	•	(72)発明者			
			神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地		
		(70) <b>9</b> HB +k	三菱化学株式会社横浜総合研究所内		
		(72)発明者			
			神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地三菱化学株式会社横浜総合研究所内		
		(72)発明者	川井・道生		
			神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地		
		(2)	三菱化学株式会社横浜総合研究所内		
		(74)代理人	MAN 90-1		
		}	最終頁に続く		

# (54) 【発明の名称】 画像形成方法

# (57)【要約】

【目的】 高速の画像形成方法において、良好な耐摩耗 性、ライフ、画像特性を提供する。

【構成】 感光体の回転速度が60rpm以上の条件で 使用される電子写真方式の画像形成方法において、感光\*

残留変形量R(%) = (D。/D<sub>\*\*\*</sub>)×100 ···(1)

(式(1) において、R<sub>\*\*</sub> は、対稜角が80度で先端の曲率半径が0.1μmの三角錐の圧子で有機光導電体

\*体として下記一般式(1)で表される押込み試験における残留変形量Rが50%以下である有機光導電体を有する円筒状電子写真感光体を用いることを特徴とする画像形成方法。

【数1】

表面に0.02gの荷重をかけた時の変形量を、D。は 荷重を取り除いたときに残留する変形量を表す。)

#### (特許請求の範囲)

【請求項1】 感光体の回転速度が60rpm以上の条 件で使用される電子写真方式の画像形成方法において、 感光体として下記一般式(1)で表される押込み試験に\*

残留変形量R(%)=(D。/D<sub>■ax</sub>)×100

(式(1) において、R., は、対稜角が80度で先端 の曲率半径が0.1μmの三角錐の圧子で有機光導電体 表面にO.O2gの荷重をかけた時の変形量を、D。は 荷重を取り除いたときに残留する変形量を表す。)

【請求項2】 請求項1記載の有機光導電体が、少なく とも電荷発生層及び電荷輸送層からなることを特徴とす る画像形成方法。

## 【発明の詳細な説明】

## [0001]

【産業上の利用分野】本発明は特定の物性を有する電子 写真感光体を用いる画像形成方法に関するものである。 詳しくは特定の機械的物性を有する電子写真感光体を、 特定のプロセス条件で使用することによる画像形成方法 に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】電子写真技術は、即時性、髙品質の画像 が得られることなどから、近年では複写機の分野にとど まらず、各種プリンターの分野でも広く使われ応用され てきている。電子写真技術の中核となる感光体について は、その光導電材料として従来からのセレニウム、ヒ素 -セレニウム合金、硫化カドミニウム、酸化亜鉛といっ た無機系の光導電体から、最近では、無公害で成膜が容 易、製造が容易である等の利点を有する有機系の光導電 材料を使用した感光体が開発されている。

【0003】有機系感光体の中でも電荷発生層、及び電 荷輸送層を積層した、いわゆる積層型感光体が考案さ れ、研究の主流となっている。積層型感光体は、それぞ れ効率の高い電荷発生物質、及び電荷輸送物質を組合せ ることにより髙感度な感光体が得られること、材料の選 択範囲が広く安全性の高い感光体が得られること、また 塗布の生産性が高く比較的コスト面でも有利なことか ら、感光体の主流になる可能性も高く鋭意開発されてい る。

## [0004]

【発明が解決しようする課題】この様な有機感光体の性 能向上に伴い、これまで主として大径の無機感光体が使 用されていた。より大型で高速(例えば感光体の回転速 度60 r p m以上) の装置や装置本体をコンパクトにす るため、小径のドラムを使いながらも比較的高速の画像 形成装置に搭載されつつある傾向にある。との様な髙速 の装置ではより耐久性が高く、髙寿命の感光体が要望さ れている。一方、この様な画像形成装置では、一般的に 使用される場合と比較して、感光体が受けるストレスは 大きくなる.

\* おける残留変形量Rが50%以下である有機光導電体を 有する円筒状電子写真感光体を用いることを特徴とする 画像形成方法。

2

### 【数1】

### ... (1)

帯電、露光、現像、転写、クリーニング、除電等のサイ クルで繰り返し使用されるためその間様々なストレスを 受け劣化する。この様な劣化としては例えば帯電器とし て普通用いられるコロナ帯電器から発生する強酸化性の オゾンやNO、が感光層に化学的なダメージを与えた 10 り、像露光で生成したキャリアー(電流)が感光層内を 流れることや除電光、外部からの光によって感光層組成 物が分解するなどによる化学的、電気的劣化がある。ま たこれとは別の劣化としてクリーニングブレード、磁気 ブラシなどの摺擦や現像剤、紙との接触等による感光層 表面の摩耗や傷の発生、膜の剥がれといった機械的劣化 がある。特にこの様な感光層表面に生じる損傷はコピー 画像上に現れやすく、直接画像品質を損うため感光体の 寿命を制限する大きな要因となっている。すなわち髙寿 20 命の感光体を開発するためには電気的、化学的耐久性を 高めると同時に機械的強度を高めることも必須条件であ る。一般に積層型感光体の場合、実質的に強度を決める のは電荷輸送層のパインダー樹脂であることが知られて いる。これまで電荷輸送層のバインダー樹脂としてはポ リメタクリレート、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル等の ビニル重合体、およびその共重合体、ポリカーボネー ト、ポリエステル、ポリスルホン、フェノキシ、エポキ シ、シリコーン樹脂等の熱可塑性樹脂や熱硬化性樹脂が 用いられている。中でもバインダー樹脂として優れた性 能を有する種々のポリカーボネート樹脂が開発され実用 に共されている。例えば特開昭50-98332号公報 にはビスフェノールPタイプのポリカーボネートが、特 開昭59-71057号公報にはビスフェノール2タイ プのポリカーボネートが、特開昭59-184251号 公報にはビスフェノールPおよびビスフェノールAの共 重合タイプのポリカーボネートが、また特開平5-21 478にはビス(4-ヒドロキシフェニル)ケトンタイ プの構造を含むポリカーボネート共重合体がバインダー 樹脂としてそれぞれ開示されている。しかし有機光導電 体の機械的物性と耐摩耗性との関係については、いまま でのところ明解な説明がなされていない。例えば同様の 表面硬度の有機光導電体でも、耐摩耗性が異なる現象が 見られる。また、同一感光体を用いても使用されるプロ セス条件、例えば感光体回転速度、クリーニング条件、 現像条件などにより耐摩耗性の挙動が大きく変化すると とがよく身受けられる。

### [0006]

【課題を解決するための手段】そこで本発明者らは、髙 速の画像形成装置、特に感光体の回転速度が60rpm 【0005】通常感光体は、電子写真プロセスすなわち 50 以上の条件の画像形成装置において、良好な耐摩耗性、

ライフ、画像特性を示す感光体について鋭意検討を行っ た。その結果、感光体の機械的強度の中で特に表面の残 留変形量に着目し、押し込み試験における有機光導電体 の残留変形量と耐摩耗性の関係を詳細に検討したとこ ろ、極めて良好な相関関係が得られた。すなわち押し込 み試験における残留変形量の小さい有機光導電体ほど摩 耗量が小さいことが明らかとなり、特定の残留変形量を 示す感光体が高速の画像形成装置に好適に使用できるこ とを見い出し本発明に至った。

残留変形量 R (%) = (D。 / D<sub>■→×</sub> )×100 【0009】但し、式 (1) において、R<sub>\*\*\*</sub> は、対稜 角が80度で先端の曲率半径が0.1μmの三角錐の圧 子で有機光導電体表面に0.02gの荷重をかけた時の 変形量を、D。は荷重を取り除いたときに残留する変形 量を表す。ととでいう残留変形量Rは、NEC (株) 製 薄膜硬度計MHA-400を用いて以下の条件で感光体 の押し込み試験を行い得られた測定値から求めた。試料 は電荷移動層と同じか、又は押し込み試験の評価に実質 的に影響を及ぼさない程度に同等の成分、組成の電荷移 動層を125μmのアルミニウム基盤上に膜厚が30か ら50μmになるように作成した。圧子には対稜角が8 0度の三角錐で先端の曲率半径が0. 1μmのダイヤモ ンド製のものを使用し、この圧子を感光体の上方から測 定面に垂直に10.5mm/secの速度で下降させて 押し込み荷重がり、02gとなったところの垂直方向の 変形量を測定し(Daax)、さらに圧子を垂直に引き上 げて荷重が0gとなった時の垂直方向の変形量を測定し (D。)、(1)式からRを求めた。

【0010】以下、本発明を詳細に説明する。本発明者 等は有機光導電体表面の粘弾性と耐摩耗性の関係につい て調べた。表面の粘弾性を定量的に表す手段として押し 込み試験における残留変形量を測定した。その結果摩耗 量と残留変形量との間に明確な相関関係があることを見 い出した。すなわち本発明請求項1に記載の残留変形量 を示す有機光導電体からなる電子写真感光体は耐摩耗性 等の機械的強度に非常に優れ本発明の画像形成方法によ れば長期に渡り安定した画像を得ることができる。

【0011】本発明の感光層である有機光導電体の具体 的な構成として

- ・導電性支持体上に電荷発生物質を主成分とする電荷発 生層、電荷輸送物質及びバインダー樹脂を主成分とした 電荷輸送層をとの順に積層した積層型感光体。
- ・導電性支持体上に、電荷輸送物質及びバインダー樹脂 を主成分とした電荷輸送層、電荷発生物質を主成分とす る電荷発生層をとの順に積層した逆二層型感光体。
- ・導電性支持体上に電荷輸送物質及びバインダー樹脂を 含有する層中に電荷発生物質を分散させた分散型感光 体。の様な構成が基本的な形の例として挙げられる。 【0012】本発明の物性を有する感光体は円筒状導電 性支持体上に設けられる。導電性支持体としては、アル

\*【0007】すなわち、本発明の要旨は、感光体の回転 速度が60 r p m以上の条件で使用される電子写真方式 の画像形成方法において、感光体として下記一般式

(1)で表される押込み試験における残留変形量Rが5 0%以下である有機光導電体を有する円筒状電子写真感 光体を用いることを特徴とする画像形成方法にある。

[0008]

【数2】

## ... (1)

ミニウム、ステンレス鋼、銅、ニッケル等の金属材料、 表面にアルミニウム、銅、パラジウム、酸化すず、酸化 インジウム等の導電性層を設けたガラス、紙等の絶縁性 支持体が使用される。円筒状導電性支持体は、直径20 mm~160mm、長さ240mm~1000mm、肉 厚 $0.5mm\sim5mm$ の範囲のものが好ましく使用され

【0013】導電性支持体と電荷発生層の間には通常使 用されるような公知のバリアー層が設けられていてもよ い。バリアー層としては、例えばアルミニウム陽極酸化 被膜、酸化アルミニウム、水酸化アルミニウム等の無機 層、ポリビニルアルコール、カゼイン、ポリビニルビロ リドン、ポリアクリル酸、セルロース類、ゼラチン、デ ンプン、ポリウレタン、ポリイミド、ポリアミド等の有 機層が使用される。

【0014】積層型感光層の場合、電荷発生層に用いら れる電荷発生物質としては、セレン及びその合金、ヒ素 - セレン、硫化カドミニウム、酸化亜鉛、その他の無機 光導電物質、フタロシアニン、アゾ色素、キナクリド ン、多環キノン、ピリリウム塩、チアピリリウム塩、イ ンジゴ、チオインジゴ、アントアントロン、ピラントロ ン、シアニン等の各種有機顔料、染料が使用できる。中 でも無金属フタロシアニン、銅塩化インジウム、塩化ガ リウム、錫、オキシチタニウム、亜鉛、バナジウム、等 の金属又は、その酸化物、塩化物の配位したフタロシア ニン類、モノアゾ、ビスアゾ、トリスアゾ、ポリアゾ類 等のアゾ顔料が好ましい。電荷発生層はこれらの物質の 徴粒子を、例えばポリエステル樹脂、ポリビニルアセテ ート、ポリアクリル酸エステル、ポリメタクリル酸エス テル、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリビニルア セトアセタール、ポリビニルプロピオナール、ポリビニ ルブチラール、フェノキシ樹脂、エポキシ樹脂、ウレタ ン樹脂、セルロースエステル、セルロースエーテルなど の各種バインダー樹脂で結着した形の分散層で使用して もよい。この場合の使用比率はバインダー樹脂100重 **量部に対して30から500重量部の範囲より使用さ** れ、その膜厚は通常 $0.1\mu$ mから $2\mu$ m、好ましくは 15μmから0.8μmが好適である。また電荷発 生層には必要に応じて塗布性を改善するためのレベリン 50 グ剤や酸化防止剤、増感剤等の各種添加剤を含んでいて

もよい。また電荷発生層は上記電荷発生物質の蒸着膜で あってもよい。

5

【0015】電荷輸送層に使用される電荷輸送物質としては、たとえばカルバゾール、インドール、イミダゾール、オキサゾール、ピラゾール、オキサジアゾール、ピラゾリン、チアジアゾールなどの複素環化合物、アニリン誘導体、ヒドラゾン化合物、芳香族アミン誘導体、スチルベン誘導体、或いはこれらの化合物からなる基を主鎖もしくは側鎖に有する重合体などの電子供与性物質が挙げられる。

【0016】本発明の電子写真感光体に使用される電荷 輸送層の主たるバインダーは、例えばポリメチルメタク リレート、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル等のビニル重 合体、及びその共重合体、ポリカーボネート、ポリエス テル、ポリエステルカーボネート、ポリスルホン、ポリ イミド、フェノキシ、エポキシ、シリコーン樹脂、及び その共重合体、またこれらの部分的架橋硬化物があげら れるが、ポリメチルメタクリレート、ポリカーボネー ト、ポリエステルカーボネート、ポリスチレンが好まし く、特にポリカーボネートが好ましい。ポリカーボネー トとしては、粘度平均分子量(Mv)が15~55、好 ましくは25~45のものが好ましく、高すぎると塗布 不良が起きやすく、低すぎると機械的強度が低下する。 【0017】本発明で、電荷輸送層に電荷輸送物質及び バインダー樹脂を使用する場合の電荷輸送物質の割合 は、パインダー樹脂100重量部に対して30~300 重量部、好ましくは40~200重量部、より好ましく は40~150重量部の範囲で使用される。この割合が 小さすぎると、電気特性に悪影響を及ぼし、大きいと機 械的強度が低下する。

【0018】また電荷輸送層には、必要に応じて酸化防止剤、増感剤等の各種添加剤を含んでいてもよい。電荷輸送層の膜厚は10~60μm、好ましくは10~45μmの厚みで使用されるのがよい。分散型感光層の場合には、上記のような配合比の電荷輸送媒体中に、前出の電荷発生物質が分散される。

【0019】その場合の電荷発生物質の粒子径は充分小さいことが必要であり、好ましくは1μm以下、より好ましくは0.5μm以下で使用される。感光層内に分散される電荷発生物質の量は少なすぎると充分な感度が得られず、多すぎると帯電性の低下、感度の低下などの弊害があり、例えば好ましくは0.5~50重量%の範囲で、より好ましくは1~20重量%の範囲で使用される。感光層の膜厚は通常5~50μm、より好ましくは10~45μmで使用される。またこの場合にも成膜性、可とう性、機械的強度等を改良するための公知の可塑剤、残留電位を抑制するための添加剤、分散安定性向\*

\*上のための分散補助剤、塗布性を改善するたるめのレベリング剤、界面活性剤、例えばシリコーンオイル、ファ素系オイルその他の添加剤が添加されていても良い。

【0020】またこれらの感光体は最表面層として従来 公知の例えば熱可塑性或いは熱硬化性ポリマーを主体と するオーバーコート層を設けても良い。これらの感光層 はロールコーティング、バーコーティング、ディップコ ーティング、スプレーコーティング、マルチノズルコー ティング等公知の方法によって導電性支持体上に形成さ 10 れる。

【0021】各層の形成方法としては、層に含有させる物質を溶剤に溶解又は分散させて得られた塗布液を順次塗布するなどの公知の方法が適用できる。本発明における特定の残留変形量を示す感光体は、例えば(1)これまで公知のバインダーポリマー、電荷輸送物質の各種類を適宜組み合わせる、(2)電荷輸送物質のバインダーポリマーに対する比率を変化させる、(3)高分子量のバインダーポリマーを用いる、等により得ることができる。

#### 20 [0022]

【発明の効果】本発明による画像形成方法によれば、そのプロセス条件によくマッチした感光体を用いているため、クリーニングブレード磁気ブラシなどによる摺擦や、現像剤、紙との接触による感光層表面の摩耗や傷の発生、膜の剥がれといった機械的劣化が最小限に抑えられるため、小型から大型の高速の画像形成装置において常に安定した画像を長期に渡り得ることができる。

[0023]

【実施例】以下、本発明を実施例及び比較例により更に ) 詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるもので はない。

(粘度平均分子量の測定) 試料を塩化メチレンに溶解し 濃度Cが0.6g/d1の溶液を調製した。溶媒(塩化 メチレン)の流下時間 t。が88.1秒のウベローデ型 毛管粘度計を用いて、20℃に設定した恒温水槽中で試 料溶液の流下時間 t を測定した。以下の式に従って粘度 平均分子量M v を算出した。

[0024]

【数3】a=0.20× $\eta_{sp}$ +1

40 b = 1 0 0 ×  $\eta_{*p}$ /C

 $\eta = b/a$ 

 $Mv = 3207 \times \eta^{1.205}$ 

【0025】実施例-1

(1) ポリカーボネートオリゴマーの製造

[0026]

【表1】

2, 2-ビス(3-メチル-4-ヒドロキシフェニル)プロバン

(ビスフェノールC)

100部

水酸化ナトリウム

63部

水

塩化メチレン

オリゴマー濃度(注1)

8 600部 412部

【0027】上記混合物を攪拌機付き反応機に仕込み、 800rpmで撹拌した。これにホスゲン83部を40 分の間に吹き込み反応を行った。反応終了後ポリカーボ ネートオリゴマーを含有する塩化メチレン溶液のみを捕\*

\* 集した。得られたオリゴマーの塩化メチレン溶液の分析 結果は下記の通りであった。

[0028]

【表2】

23.6重量% 1.00規定

0.25規定

末端フェノール性水酸基濃度(注3) (注1)蒸発乾固させて測定した。

末端クロロホルメート基濃度(注2)

(注2) アニリンと反応させて得られるアニリン塩酸塩を0.2規定水酸化ナ トリウム水溶液で中和滴定した。

(注3)塩化メチレン、四塩化チタン、酢酸溶液に溶解させた時の発色を54 6 n mで比色定量した。

【0029】(2)ポリカーボネートの製造

※【表3】

[0030]

(1)で製造したオリゴマー溶液

100部

133部

【0031】を攪拌機に仕込み、800гpmで撹拌し た。さらに下記組成の水溶液を仕込み、30分間界面重 20 【0032】

塩化メチレン

合し、さらに塩化メチレン139部を加え2時間半界面★

★重合を行った。

【表4】

水酸化ナトリウム

トリエチルアミン

水

4.5部 0.25部

引続き反応混合物を分液し、ポリカーボネート樹脂を含 む塩化メチレン溶液を水酸化ナトリウム水溶液、塩酸水 溶液、脱塩水を用いて洗浄し、最後に塩化メチレンを蒸 発させて樹脂を取りだした。この樹脂の粘度平均分子量 は132,000であった。

燥肉厚が $0.4g/m^{2}$ となるように電荷発生層を設け た。次にとのアルミシリンダー上に、次に示すヒドラゾ ン化合物95部と、

35部

[0036]

【化2】

【0033】(3)感光体の製造

下記構造を有するビスアゾ化合物10部を150部の4 - メトキシ-4-メチルペンタノン-2に加え、サンド グラインドミルにて粉砕分散処理を行った。ここで得ら れた顔料分散液をポリビニルブチラール (電気化学工業 (株) 製、商品名#6000-C) の5%ジメトキシエ タン溶液100部の混合液に加え、最終的に固形分濃度 4.0%の分散液を作製した。

[0037]次に示すシアノ化合物1.5部 [0038]

30

[化3]

【0039】および(2)で製造したポリカーボネート 樹脂100部をジオキサン、テトラヒドロフランの混合 溶媒に溶解させた液を塗布し、乾燥後の膜厚が21μm となるように電荷輸送層を設けた。ととで作成した感光 体を感光体Aとする。この感光体Aの押し込み試験から 得られた残留変化量の結果を表しに示す。

【0040】比較例-1

実施例-1の(3)においてビスフェノールZタイプポ 厚さ1.0mmのアルミシリンダーを浸漬塗布しその乾 50 リカーボネート (三菱ガス化学(株) 製商品名ユービロ

[0034]

【化1】

【0035】との様にして得られた分散液を用いて表面 が鏡面仕上げされた外径30mm $\phi$ 、長さ348mm、

ンス-200、粘度平均分子量20,000)を電荷移動層のバインダーとして用いた以外は実施例の(3)と同様にして比較感光体Bを作成した。尚、この感光体Bの表面硬度は、感光体Aと同等であった。

【0041】比較例-2

実施例-1の(3)において三菱ガス化学(株)製ビスフェノールAタイプポリカーボネート(ユービロンE1000、粘度平均分子量28,000)を電荷移動層のバインダーとして用いた以外は実施例の(3)と同様にして比較感光体Cを作成した。

【0042】次にこれらの感光体を市販の複写機(回転速度64rpm)に装着し24,000枚のコピーテストを行った。この時の10,000枚印刷したときに相当する感光体の膜減り量を換算し表1に示した。またこれら感光体の押し込み試験から得られた残留変形量の結果を表1に示す。表1の結果から明らかなように実施例\*

\*1の感光体は、比較例1、2の感光体に比べ膜減り量が 少ないことがわかった。また表1の結果から残留変形量 が小さいほど膜減りが少ないことが明らかとなった。 【0043】参考例-1~3

アルミシリンダーの寸法を外径80mm、長さ340mm、内厚1.0mmに変え感光体A、B、Cとそれぞれ同じ組成の感光体A′、B′、C′を作成した。次にこれら感光体を市販の複写機(回転数33rpm)に装着し24,000枚のコピーテストを行った。この時の100,000枚印刷したときに相当する感光体の膜減り量を換算し、表2に示した。表2の結果から明らかなように、感光体の回転速度が遅いプロセス条件では残留変形置に差のある感光体を用いても、その耐摩耗性には大きな違いがないことがわかる。

74

[0044]

1.90

【表5】

表

磁光体 D<sub>0</sub>(μm) D<sub>aix</sub> (μm) 膜減り (μm) 残留変形量 (%)
A 0.259 0.576 0.70 45
比較B 0.336 0.550 1.90 61

\*1万枚印刷に換算したときの膜減り量

0.595

【0045】 【表6】

表 2

比較C

0.441

磁光体 膜隙り\* (μm)
参考例-1 A′ 0.20
参考例-2 B′ 0.20
参考例-3 C′ 0.30

\*1万枚印刷に換算したときの膜減り量

30

40

フロントページの続き

(72)発明者 鳥海 明子

神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地 三菱化学株式会社横浜総合研究所内 THIS PAGE BLANK (USPTO)